Also published as:

[] JP3008665 (B2)

No title available

Publication number: JP5277943 (A)

Publication date: 1993-10-26

Inventor(s): Applicant(s):

Classification: - international:

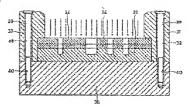
B24C1/04; B24C9/00; B24C1/00; B24C9/00; (IPC1-7): B24C1/04: B24C9/00

- European:

Application number: JP19920105438 19920331 Priority number(s): JP19920105438 19920331

Abstract of JP 5277943 (A)

PURPOSE: To provide a free particulate injection processing device which vertically processes the edge part of a hole when a work is bored through to form a hole. CONSTITUTION: A mask 34 is applied on the surface of a work 26 and an underlay sheet 35 formed of a plastic material is joined to the under surface of the work 26. In this state, the work is placed on a mounting bed 36, a solid-gas two-phase flow of free particulate and gas is injected from a position thereabove through a nozzle to perform processing of a hole.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開平5-277943

(43)公開日 平成5年(1993)10月26日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
B 2 4 C	1/04	Z	7411-3C		
	9/00	Z	7411-3C		

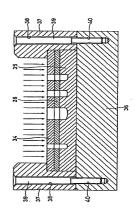
		帯性前水 木前水 請水県の数 2 (全 6 貝)		
(21)出顯番号 特顯平4-105438		(71)出願人 000002185 ソニー株式会社		
(22)出願日	平成 4年(1992) 3月31日	東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 (72)発明者 三鳥 彰生 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニ - 快去会社内		
		(74)代理人 弁理士 松村 修		

(54) 【発明の名称 】 遊離微粒子噴射加工装置

(57)【要約】

[目的] 被加工物を貸通させて穴を形成するときの穴 のエッジの部分が垂直に加工できるようにした遊離微粒 子噴射加工装置を提供することを目的とする。

[構成] 被加工物26の表面にマスク34を施すとと もに、被加工物26の下面にはプラスチック材料か成る 下敷きシート35を接合し、この状態で取付け台36上 に載置して遊離微粒子とガスとの固気2相噴流を上から ノズル27によって噴射して穴加工を行なうようにした ものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 遊離微粒子とガスとの固気 2 相流を ノズ ルによって被加工物上に噴射して穴加工を行なうように した装置において、

1

加工される穴の形状に応じたマスクを前記被加工物上に 施すとともに、

前記被加工物よりも加工し易い材料から成るシートを前 記被加工物の下側に接合するようにしたことを特徴とす る遊離微粒子噴射加工装置。

【請求項2】 前記シートがプラスチック材料から構成 10 されるとともに、その厚さが被加工物の厚さの1~10 0倍の厚さを有することを特徴とする請求項1に記載の 遊離微粒子噴射加工装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は游離微粒子噴射加工装置 に係り、とくに遊離微粒子とガスとの固気2相流をノズ ルによって被加工物上に噴射して穴加工を行なうように した遊離微粒子噴射加工装置に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば平均粒径が0、1~30 μmのS i C等の遊離微粒子を空気あるいは窒素ガスとともに固 気2相流として被加工物上に噴射して加工することによ り、表而加工や穴加工を行なうことができる。図8はこ のような装置によって穴加工を行なう状態を示してお り、取付け台1上にマスク2を施した被加工物3を載置 し、押え金具4およびボルト5によって押えた状態で上 から遊離微粒子とガスとの固気2相流を噴射するように していた。このような加工によって、マスク2の開口に 応じた穴が被加工物3に形成されるようになる。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】被加工物3を載置する ための取付け台!として、ステンレス、銅、真鍮、鉄等 の金属製のステージを用いるようにしており、その上に マスク2を施した被加工物3を固定するようにしてい る。遊離微粒子とガスとの固気2相流による噴射加工に おいては、図7に示すように、プラスチック、セラミッ クス、ガラスに比べて金属は比較的加工され難いため に、取付け台1として金属を用いることによりその耐久 性が高くなる利点があった。

【0004】ところがこのような金属から成る取付け台 1上にマスク2を施した被加工物3を載置して噴射加工 を行ない、貫通穴を形成する場合に、穴の加工深さが取 付け台1の表面に達した場合に、ここで加工の進行が一 時的に停滞するようになり、これによって被加工物3上 に形成される穴のエッジの部分が斜面になってしまい、 これによって穴がテーパ状になるという問題があった。 すなわち穴のエッジの部分が垂直で正確な形状の穴を形 成し難い欠点があった。

たものであって、遊離微粒子とガスとの固気2相流を噴 射して被加工物に貫通穴を形成する場合における加工断 面のエッジが垂直になるように加工できるようにした游 離微粒子噴射加工装置を提供することを目的とするもの である。

[0006]

【課題を解決するための手段】第1の発明は、遊離微粒 子とガスとの固気2相流をノズルによって被加工物上に 噴射して穴加工を行なうようにした装置において、加工 される穴の形状に応じたマスクを前記被加工物上に施す とともに、被加工物よりも加工し易い材料から成るシー トを前記被加工物の下側に接合するようにしたことを特 徴とする遊離微粒子噴射加工装置に関するものである。 なおここで穴加工は満加工をも含むものとする。

【0007】また第2の発明は、上記第1の発明におい て、前記シートがプラスチック材料から構成されるとと もに、その厚さが被加工物の厚さの1~100倍の厚さ を有することを特徴とする遊離微粒子噴射加工装置に関 するものである。

20 [0008]

【作用】第1の発明によれば、遊離微粒子とガスとの固 気2利流によって被加工物を貫通する穴が形成された後 に、マスクの形状に応じて下側のシートにも加工が進行 するようになり、被加工物を貫通した段階で加工が停滞 することが防止される。

【0009】第2の発明によれば、被加工物を貫通した 後にその下側のプラスチック材料から成り、厚さが被加 工物の厚さの1~100倍のシート上をさらに加工が進 行するようになる。

30 [0010]

【実施例】図2は本発明の一実施例に係る遊離微粒子暗 射加工装置の全体の概略を示すものであって、この装置 はコンプレッサ10を備えている。そしてコンプレッサ 10の吐出側はエア供給パイプ11に接続されている。 このエア供給パイプ11には上流側から下流側に向って 順次圧力調整弁12、電子弁13、圧力調整弁14がそ れぞれ接続されている。そしてこの圧力調整弁14の下 流側はエゼクタ15に接続されている。

【0011】エゼクタ15には側方に分岐するように微 40 粒子送出パイプ18の先端部が接続されている。この微 粒子送出パイプ18の上流側は微粒子タンク19に接続 されるとともに、送出パイプ18にはその途中に微粒子 送出調整弁20が接続されている。そして微粒子タンク 19はサイクロン21の下側に接続されるようになって いる。

【0012】サイクロン21は還元パイプ24に接続さ れるようになっており、この還元パイプ24を介して加 工室25と接続されている。加工室25内には被加工物 26がノズル27の先端部に対向するように配されるよ 【0005】本発明はこのような問題点に鑑みてなされ 50 うになっている。またサイクロン21には排気パイプ2

8が接続されるようになっている。この排気パイプ28 の先端側は排風機2.9に接続されている。

【0013】つぎに加工室25内に配される被加工物2 6の取付けについて説明すると、図1に示すように被加 工物26はその上にマスク34が施されるようになって いる。また被加工物26の下側には下敷きシート35が 接合されている。そして被加工物26は取付け台36上 に配されるようになっている。そしてこの被加工物26 を両側から押え治具37によって押えるようにしてい る。この押え治具37に形成されている貫通孔38を貫 10 通するボルト39が取付け台36のねじ孔40にねじ込 まれており、これによって被加工物26の固定が行なわ

【0014】以上のような構成において、図2に示すコ ンプレッサ10からは圧縮空気または窒素ガスが供給さ れるようになっており、このガスの供給が電磁弁13に よって制御されるようになっている。またガスの圧力は 圧力調整弁12、14によって行なわれるようになって

れている。

【0015】エゼクタ15はエア供給パイプ11を通し 20 て供給されるガスによって微粒子送出パイプ18を通し て、微粒子タンク19からSiCの遊離微粒子を吸引す るようにしている。なお遊離微粒子の供給量は、調整弁 20によって調整されるようになっている。そしてノズ ル27の先端側からガスと遊離微粒子との固気2相流が 被加工物26の表面に向けて噴射されるようになってい る。このような遊離微粒子とガスとの固気2相流によっ て、被加工物26上に所定の加工、例えば穴加工や溝加 工が行なわれる。

【0016】そして固気2相流は加工室25内に散乱す 30 るとともに、還元パイプ24によってサイクロン21に 戻され、このサイクロン21によってガスと遊離微粒子 との分離が行なわれる。遊離微粒子はサイクロン21の 下側に接続されている微粒子タンク19に戻される。こ れに対して分離されたガスは排気パイプ28および排風 機29によって回収される。

【0017】加工室25内において被加工物26を加工 する状態は図1に拡大して示している。そしてとくに被 加工物26の下側に密着して、試料よりも加工速度の早 い材料、例えばプラスチック材料から成る下敷きシート 40 35が接合されるようにしている。なおこの下敷きシー ト35は被加工物26とともに加工されるとともに、加 工の度毎に交換される。

【0018】図3~図6は下敷きシート35を取付けた 場合の加工の進行状況を順に示したものである。例えば 穴加工や満加工の場合を考える。被加工物26はマスク 3 4のパターンに従って加工されていくが、その加工断 面は図4および図5に示すようにエッジの部分が傾斜し た形状になる。被加工物26を貫通した直後において

状態である。

【0019】ところが図6に示すように、さらに加工が 進行すると、下敷きシート35は一気に加工されてい く。このために被加工物26の加工穴のテーパ部がなく なり、図6に示すように直線状になって垂直なエッジが 形成される。

【0020】図7は平均粒径が3μmの炭化珪素(Si C) 微粒子で噴射加工したときの各種の材料の加工速度 を示している。図7に示すようにアクリル等のプラスチ ック材料が最も速く、つぎにガラス、セラミックス(フ ェライト、アルチック、アルミナ)、金属(アルミ)の 順になる。従ってこの結果から明らかなように、下敷き シート35としては、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ナ イロン樹脂等のプラスチックが最も効果的であると言え る。

【0021】またこのように被加工物26を貫通する穴 加工を形成するときの下敷きシート35の厚さは、被加 工物26の厚さ、加工穴の大きさによって異なるが、被 加工物26の厚さと同等以上の厚さが必要である。また 厚さの上限は、下敷きシート35がさらに貫通する恐れ をなくすために、被加工物26の厚さの100倍以上あ ることが好ましい。

【0022】このように本実施例に係る遊離微粒子噴射 加工装置は、平均粒径が0.1~30 μmのSiC等の セラミックの遊離微粒子と空気あるいは窒素ガスとの固 気2相噴流の噴射加工に関するものである。 そして加工 される被加工物26の下側に被加工物26よりも加工し 易い材料から成る下敷きシート35を接合したことを特 徴としている。なお下敷きシート35の素材としてプラ スチックが採用されている。被加工物26の下面と下敷 きシート35とは圧着または接着により密着されて使用 される。また下敷きシート35の厚さは被加工物の厚さ の1~100倍の値としている。

【0023】従って被加工物26を貫通させて穴(満を 含む) 等を形成するときの加工断面が図6に拡大して示 すようにエッジの部分が垂直状態となるように加工でき るようになる。また被加工物の加工穴が貫通し始めてか ら加工が終了するまでの時間が短縮される。また下敷き シート35は容易に交換可能であり、またプラスチック 材料から構成されているために、そのコストも安価であ る。

[0024]

【発明の効果】第1の発明は、加工される穴の形状に応 じたマスクを被加工物上に施すとともに、被加工物より も加工し易い材料から成るシートを被加工物の下側に接 合するようにしたものである。従って被加工物を出通し た段階で加工の進行が停止して停滞することがなく、引 続いて下側のシートを継続して加工することになり、こ れによって加工断面のエッジの部分が垂直に加工できる も、図5に示すようにエッジの部分の傾斜はそのままの 50 ようになり、精密な加工が可能になる。

【0025】第2の発明によれば、シートがプラスチック材料から構成されるとともに、その厚さが被加工物の厚さの1~100倍の厚さを有するようにしたものである。従って被加工物の加工ら割続いて、プラスチックから成るシートへの加工が継続されるようになり、これによって被加工物の穴のエッジの部分を垂直に加工できるようになる。しかもその厚さが被加工物の厚さの1~100倍の厚さを有しているために、取付け台の表面を傷つけることがなくなる。またプラスチック材料によって構成されたシートを用いることによって、コスト的にも10有利になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】遊離微粒子噴射加工装置の要部縦断面図であ

【図2】加工装置の全体の構成を示す配管図である。 【図3】加工する前の状態の要部断面図である。

【図3】加工9 る前の状態の安部副園図である。 【図4】被加工物の表面側に加工が進んだ状態の要部断 面図である。

【図5】被加工物を貫通するように加工が進んだ状態の 要部断面図である。

【図6】加工を完了した状態の要部断面図である。

【図7】加工物と加工速度との関係を示すグラフである。

【図8】従来の遊離微粒子噴射加工装置の要部縦断面図である。

* 【符号の説明】

10 コンプレッサ

11 エア供給パイプ

I 2 圧力調整弁

13 電磁弁

1 4 圧力調整弁

15 エゼクタ 18 微粒子送出パイプ

19 微粒子タンク

20 微粒子送出調整弁

21 サイクロン

24 還元パイプ

2.5 加丁室

26 被加工物

27 ノズル

28 排気パイプ

29 排風機

34 マスク

35 下敷きシート

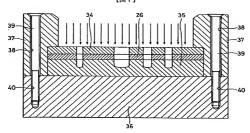
20 36 取付け台

37 押え治具 38 超流孔

39 ボルト

10 ねじ孔

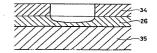
[図1]



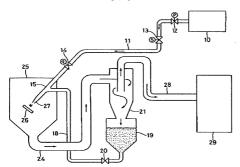
[図3]



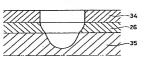
[図4]







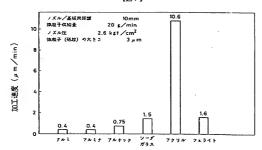
[図5]





【図6】

【図7]



加工物の種類

[図8]

